This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- **® Offenlegungsschrift** ₁₀ DE 197 34 794 A 1
- (5) Int. Cl.6: H 01 L 23/50 H 01 L 23/495 H 01 L 21/60



PATENTAMT

- Aktenzeichen: Anmeldetag:
- 197 34 794.0 11. 8.97
- ① Offenlegungstag:
- 16. 7.98

(30) Unionspriorität

P 2310/97

09.01.97 JP

- 7 Anmelder. Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP
- (1) Vertreter. Tiedtke, Bühling, Kinne & Pertner, 80336 München

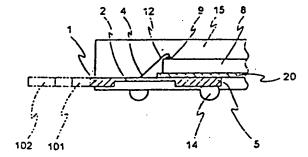
(R) Erfinder:

Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlägen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil
- Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnin (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenab-schnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) aus-gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnins (4) oder des zweiten Elektrodenabschnins (5) ausgeführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälhe der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



Die Erundung beinifft ein Verdrahtungsteil zur Verwendung hei einer Halbienervorrschlung und einen Leiterrannien mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusummenhang mit der nöheren Iniceration und der höheren Dichte von Hableitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgabeanschlüsse von Halbleiterelementen angestiegen und die Unteneilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Große und die Unieneilungsbreite von Halbleiterelementelektroden, die an den Oberflächen von eine Halbleitervorrichtung bildenden Halbleitereiementen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außenelektroden. die beispielsweise auf der außeren Oberfläche der Falblei- 15 tervornehtung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleitereieinentelektroder, und der Au-Benelektreden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungswil erforderlich.

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahmen oder eine ge- 20 druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdranlung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflachen der Halbleiterelemente vorgeschenen Halbleitereiementelektroden über Metalldrähte oder 25 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenclehroden der Halblenervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahung zur elektrischen Verbindung 30 der ersten Elektrodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Meialldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschnitten, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 15 Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Plane oder einer Mehrschichtplane vorgeschenen leitenden Verdrahtungen und außerdem eines Durchgangslochs desinien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch 40 verbinder

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine beispielsweise in der japanischen Orienlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkominliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelenient. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelenients ausgebildete Halbleitereleinenelektrode, 10 eine gedruckie Leiterplatte, an deren Oberflache das Halbleiterelement 8 angebracht ist. 11 eine an der tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch, 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergubharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleiterten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements 8 ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Meialdrah: 12 mil einem Ende der an schenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelements 8 angeordner ist. Das andere Ende der lettenden Verdrahtung 11 ist Ober das Durchgangsloch 13 mit dem an der ruckwarigen Oberflüche der gedruckten Letterplatte 10 ausgebildeten et Außenanschließ 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Schnittenstent einer Halbleiten emichtung, bei der eine in der japanischen Offenlegungssenmft

258 048/1988 offenbane anders herkonindiene Lestembaite angewender ist. Bei der Darsiellung bezeichner die Bezugezahl 8 ein Halbleiterelemen. 9 eine un der Oberflache den Halbleitereleinents ausgehildete Halbleitereleinentelestrode und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte dar, an deren Oberfläche das Halblehereiemen 8 angebrach: ist. Die Bezugszuh! 11 hezeichner eine an der Oberflüche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete intiende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterpiatte 16 zusgehildete interne Verdrahtung. 18 ein Blindloch zur eickirischen Verbindung aller Schichien der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der ruckwärtigen Oberfläche der gegruckten Mehrschieni-Leiterplatte 16 ausgebildeten externer. Anschluß. 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film; mit einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Halbleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten teitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halbleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrode 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildete leitende Verdrahtung II innernander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die lettende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahtung 17 mit dem an der rockwartigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischer. Offenlegungsschrift 258 048/1988 offenbarien Halbleiten omehtung kann ein Halbleiterelement init mehr Anschlussen als das in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbane Halbleiterelement & angebrucht werden, do bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahtung 17 und deni Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewand: wird.

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Eiektroden an den Öberstächen der Halbleiterelemente mit den Außenelekwoden der Halbleitervorrichtung eine Leiterplatte verwendet wird, wird eine Kupferfolie mit einer Dicke von 25 pin bis 75 pin bei den Verdrahtungsteilen verwender, wodurch emoglicht wird, eine Verdrahtungsunterteilungsbreite von 50 µm bis 150 µm auszubilden. Zusätzlich sind die Außenelekwoden einer Halbleitervorrichtung niit einem großen Verdrahtungsabstand aufgrund der Ausbildung eines Löunschlusses (eine Lötwölbung) oder dergleichen an der Oberflache ausgebildet, die der Oberflache gegenüberliegend angeordnet ist an der die Halbleiterele-Oberfische der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- so niente angebracht sind, damit die Große Halbleitervornehtung verningert werden kann.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervornichtung, die einen herkömmlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbiervorrichtung, bei der das Halbleiterelement 8 an der gedruck- 35 terelement. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiteretementelektrode, 20 an Befestigungsplättehen, an den das Halbieiterelement angebracht ist. 21 ein Befestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Befestigungsplatichen 20 klebt, 4 der oberen Oberstäche der gedruckten Leiterplatte 10 vorge- 60 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens. Seinen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leiternahmens, 12 einen dunnen Metalldraht zur elektrischen Verbindung der Halbleitereleinenteleituoge 9 mit dem ersten Elektrodenabschnitt 4, 15 ein die Halbienereleniente abdiemendes Vergußharz. 22 eine externe Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung ausgebildele Elektrope, die an den aweiter Eickprogenabschnitt 5 aufen Louinn 25 oder gerpleichen geforer

Fig. 25 zeigt ein Schmittansicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Hersiellungsverfahrens des Leiterranmens durch einen herkommlichen Auworgang. Bei meser Darsiellung hezeichnei die Bezugszahl Leine leifende Metallplane (ein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dieke von 125 his 200 µm and 3 eine Atzmaske mit einem vorhestimmen Musier, wobei dasselhe Musier auf beiden Oberflüchen der leitenden Metaliplatte 1 ausgebildet sind. Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des Leiterrahmens, der durch Ätzen der leitenden Metallplatte 1 in von beiden Oherflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Ätzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. De der herkömmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwender wird, muE der Abstand zwi- 15 schen benachbarien Verdrahtungsabschnitten 2 eine so groß wie die Dicke der leitenden Metallolaue 1 sein. Außerdent lag zur Gewährleistung des Atzvorgangs die minimale Unterreilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was erwa doppelt so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömnilichen Leiterrahniens sind hei Definition des mit einer Halbleiterelemenielektrode durch Drahtbongen verbungenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Abschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Eicktrodenabsehnitts durch Atzen und darauffolgendes Verkleinem des Verdrahungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 30 45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenhan ist. Bei dieser Darsiellung siellt die Bezugszahl I ein leitende Metallplatte, hei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial han- 35 dell. 3s und 3b Ätzmasken und 4 den ersien Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzniaske 3b weist eine Offnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wober die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte I ausgebildete Atzmaske 3b eine Offnung zum Ätzen der anderen Oberfläche aufweist, um diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Atzmaske 3a geatzt wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunschst 45 werden die Ätzniasken 3a und 3b an den Oberflächen der leitenden Metallolatte 1 ausgebildet (Fig. 26ta)), wobei der Atzvorgang an beiden Oberfischen gestanet wird und zeitweilig ausgesein wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 50 (Fig. 26(b)). Die Ätzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodarch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der lenenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 55 Ausbildung des ersien Elektrodenabschmitts 4 fongesetzt. bis das Ätzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Auzwidersundsschich: 24 und die Ätzmasken 3a und 3b entfemt, wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt ume Schnittan-sicht des auf diese Weise ausgebilderen Leiterrahmens. Wenn die Dicke 7 der leitenden Metallplatte 1/150 um beträgt, wird die Dieke TI des ersien Elektrodenabschnitts 4 des Leiters 50 juin, was eine Verkleinerung der Leitereinier- 65 teilungsbreite emioglicht. Die Bezugszahl stellt einen zweiten Elektrodenabschnitt dar, bei detti es sich uni die Außenelektrode der Haibieiten ornehjung handelt, und 20 ein Befestigungsplattehen, un dus ein Halblettereitentent ungebracht ist.

In den japanischen Offenlegungsschmüer 216/824/1987 und 232305/1994 sind Verfahren zur Verangerung der Dicke des Leiters durch Ausbildung der Atzmasken 3 anwechselnd auf heiden Oherflachen der leitenden Metalliplatte 1, hei der es sich um Leiterfahmenmaterial handen und zur Verkleinerung der Leiterahmenmaterial handen und zur Verkleinerung der Leiteranfeiteitungsbreite durch Vorsehen des Leiters auf beinen Seiten, wie in Fig. 28 geweigt. Jedoch weist ein derunig dünner ausgeführter Leiter den Nachteil auf, daß, da geätzte Oberflachen abwechselnd freiliegen, falls diese als Eicktroch zur Vernindung mittels Drahtbonden mit dem Halbleitereitnen verwender wird, sich das nahrformige Bondemittel zwischen der geätzten rehen Oberfläche und dem Halbleitereleinent zelbst.

Wie vorsiehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplaue als Verdrahtungsteil eine größere Anzahl von Eingangs-Ausgangsanschlüssen eines Halbleitereleinents (Halbleitereleinentlektroden) und einer kleiner Unterzeilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blinoloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgung Folglich tritt das Problem auf, daß die Kosten der Halbleitervorrichtung durch die Beschadigung des Bohrens, die Reinigung der gebohnen Oberflüchen, den Schutz, der Leiterplatte vor Senneideöl für das Bohren und vor Bohrspanen und dergleichen erhöht werden

Denigegenüber ist hei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdramungsteil eine Technik vorgeschlegen worden, die die Leiterunteneilungsbreite verkleinen, jedoch ist für die Außenelektroden der Halbleitervornehung keine Technik vorgeschlagen. Deshalh ist ein Verdrahtungsabstand, der derselhe oder größer wie der herköminliche ist, zwischen den ersten Eicktrodenabschnitten mit kleiner Unterteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten (Außenelektroden) mit der größen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich tritt des Problem auf, daß eine größe Unterteilungsbreite und ein größer Bereich zur Ausbildung eines Lotanschlusses ader dergleichen enforderlich ist, weshalb es folglich unmöglich ist, eine verkleinerte Halbleitervorrichtung zu ermalten.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese Problenie zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahtungsteil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterteilungsbreite der Stifte der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse eines Halbleitereleinents erreichen sowie die Verkleinerung und Kostenverungerung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahtiten nut einem derantigen Verdrahtungsteil gesenaften werden

Diese Aufgabe wird durch die in den heigefügten Pateniansprüchen damelegien Maßnahinen gelösi.

Erfindungsgeinaß wird ein Verdrahtungsteil geschäften, das durch einer ersten Elektrodenabschnitt, der imt einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleitients ausgebildeten Elektrodenelektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der imt einer zu einer externer Schaltung ausgebildeten Elektrodenabschnitt gekennzeichnet ist, der den ersten Verdrahtungsabschnitt gekennzeichnet ist, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet, wober der erste Elektrodenabschnitt der zweite Elektrodenabschnitt aus einem plattenformigen teitenden Koper ausgenitdet sind eine die Dieke des Verdrahtungsabschnitt und der

so dick wie der ersie Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdrantungsabschnitt kann an einer Ohersläche des plattenförmigen leitunden Körpers vorgeschen sein

Außerdens können die Verdrahtungsabschnitte verstreut. 5 an beiden Oberflächen des plattenfornigen lestenden Körpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenahschnitts und die Dieke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselbe wie die des plattenförmigen leitender. Körpers sein.

Weiterhin kann die Dieke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Eiektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattenformigen Korpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Halfie ner des plattenfönnigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüberhinaus kann der ersie Elektrodenabschnitt oder der zweise Elektrodenabschnitt, deren Dicke nicht nicht als die Hülfte des plattenformigen leitenden Körpers beträgt. gepreß: werden, um deren Oberflächen eben auszuführen.

Erfindungsgemäß wird außerdem ein Verdrahlungsteil 20 geschaffen, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der nut einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelements ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebilderen Elektrode elektrisch verbunden ist, einen 25 Verdruhtungsubschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahlungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden- 30 abschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt, der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschnitt aus einem plattenformigen leitenden Korper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersien Elektrodenubschnitts, des zweien Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 15 nicht größer als die Hälfte der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei dem der Verdrahlungsabschnill und entweder der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, der 40 breiter als der Verdrahtungsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdem können die Verbindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 tungsabschnitten ausgebildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen leitenden Körper durch Atzen ausgebildet werden.

Zumindest eine Oberfische des ersten Elektrodenab- 50 schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Ätzvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzahl von Verdrahtungsteilen versehen.

rungsbeispielen unter Bezugnahtne auf die beiltegenou Zeichnung neher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel.

sten Ausführungsbeispiel.

Fig. 3 eine Schnittansicht des Leiterrahinens gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 4 eine Schmittanssent des Leiter ahmens gemaß dem ersten Ausfuhrungsbeispiel.

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Leiterrahmiens gemaß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schnittunsschi des Leiters des Leiterrahmens

gemäß dem ersien Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterralimens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 8 eine Schnittansich: des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 9 eine Schmittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Schnittansschi des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem drinen Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem vienen Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranmens geniäß den: vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterranniens 15 gemäß einem fünften Ausführungsheispiel.

Fig. 14 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranniens gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemaß deni sechsien Ausführungsbeispiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 19 eine Draufsicht eines Letterrahntens gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elektrodenahschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Aussuhrungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkonimlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelement an einer herkommlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist,

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herkommlicher Leiterrahnien angewender ist.

Fig. 25 eine Schnittansschl eines herkömnslichen Leiter-

Fig. 26 eine Schnittunsicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkörnmlichen Leiterrahmens darstellt.

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens und

Fig. 28 eine Schnittansicht die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkommlichen Leiterrahmens darstellt.

Enter Ausführungsbeispiel

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Aus-Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfün- 55 führungsbeispiel unter Bezug auf die Zeichnung beschne-

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht die den Aufbau des Leiterrahmens gemaß dieser Erfindung darziellt, wobei Fig. 2 eine scheniziische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei Fig. 2 eine Draufsieht des Leiterrahmens gemäß den er- 60 diesen Darstellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metaliplatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdrahtungsabschnitt des Leiterrahniens, 4 einen ersten Elek-Wodenabschnitt 4, der elektrisch uber einen dunnen Metalldraht oder dergieichen init einer an der Oberfläche des Halb-65 leitereiements 8 ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist 5 einen zweiten Eicktrodenabsennit 5, bei dem es sich un, eine init einen externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Außenelektrode der Halblenen omehlung handell, die aus einem Löranschluß hergestellt ist. 15 ein Vergußharz. 20 ein Befestigungsplätichen, an das das Halbieiterelement 8 angebrucht ist. 101 eine Führungsstange und 102 einen Leiterrahmen.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Ausmasken, T die Dieke der leitenden Meialtplatte 1, T1 die von der Oberfläche (rückwartigen Oberfläche) der leitenden Metallplatte 1 geätzte Dieke, an der die Verdran- to ungsabschnitte 2 nicht ausgebilder sind. To die Dicke der Verdrahtungsabschnitte, die durch Atzen dunner ausgeführt werden. M1 ein Maskierungsmusier der Atzmisske 3 zur Ausbildung der Verdrahlungsahschnitte 2 und M2 eine Offnung der Atzineske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 15 schen den Verdrahlungsabsennillen 2. Das Bezugszeichen W1 bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsinuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahtungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der gezitzien Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnet den Abstand zwischen den durch Ätzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten grober als die Offnung MI ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Ausgrenzstächen, die die 25 Musiergrenzflächen an den durch Atzen von der unieren Oberfläche des Verdrahiungsabschnitts 2. das heißt von den von der rückwärtigen Oberfläche der leitenden Metallplaue 1 ausgebilderen Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbesumme 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte I erhalten, wobei das Ätzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestamet wird, das Ätzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplatte I teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmiten Ätzenden A und b erhalten werden, und 38 schließlich die Ätzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Ätztiefe T1 von der rückwärtigen Oberfläche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dieke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 ledigisch an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsabschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 45 Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringen wird. Gemäß dieser Dassellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1. 2b Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden 50 Metallplatte 1. M3 eine Öffnung für die Ätzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen der Verdrahtungsabschnitten 2b. die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittznsichten eines Leiters des Leiterrahmens gemaß diesem Ausführungsbeispiel De beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Ätzmasken 3 wahrend des Ätzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenapschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metalliplatte I auf. Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrahungsabschnitts 2 mit der Atzmaske 3 wahrend des Atzvorgangs bedeckt ist, wird das Atzen von der anderen Seite durchgefuhn. Desnalb wird der Verdrahtungsabschnitt 2 dünner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite

Elektrodenabschnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflachen (Anschlußoberflächen) 4a und 5a des ersien Eiektrobenanschnitis 4 und des zweiten Elektrobenanbehentis 5 an denselben Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind, wechnigegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungsoberflächen 4a und 4a an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 angeordnet sind. Da beide Seiten des ersten Elektrodenzbschnitis 4 und des zweiten Elektrodenzbschnitis 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 sind, wird kein Problem beim Bonden verurstacht. Deshalb können die Vernindungsoberflächen des ersten Elektrodenzbschnitis 4 und des zweiten Elektrodenanschnitis 5 wie gewünscht ausgewicht werden.

Bei dem Leiterrahmen gemaß diesem Ausführungspeispiel wird ein Atzen von beiden Seiten der leitenden Meialiplatie 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahtungsabsehmite 2 nicht dieker als die Hälfte der Dieke der leitenden Meialiplatie 1 ausgeführt werden. Folglich kann das Atzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabsehnitten 2 oder der Abstand W3 zwischen den Verdrahtungsabsehnitten 22 und 2b derselbe wie die Dieke T2 der Verdrahtungsabsehnitte 2, 22 und 2b ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiterunteneilungsbreite doppelt so diek ausgeführt wird, wie die Dieke T2 nonnalerweise ist, diese kieiner als die Dieke T oer iestenden Meiallplane 1 sein.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel können die zweiten Elektrodenabschnitte 5 an der Innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Ruckseite des an dem Befestigungsplättehen 20 angebrachten Halbleiterelentents 8 angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Außerdem kann der Vorgang unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Verdrahiungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dicke TI der Verärzhtungsabschnitte 2. indeni die Dicke TI der Verdrahtungsabschnitte 2 dünner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterumerteilungsbreite verkurzt werden, wobei eine Feinverdrahtung möglich wird. Zusatzlich kann, wenn die Verdrahrungsabschning 22 der ersien Seite der lehenden Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2h der zweiten Seite der leitenden Metaliplatte 1 ahwechselnd angeordnei werden, der Abstand W3 zwischen benachbarten an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeien Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Abstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterunteneilungsbreite weiter verkleinen werden kann. Außerdeni konnen die Verbindungsoberflüchen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahschnitte 5 deratt wie gewunscht bestimmt werden, daß die Fiexibilität der Anordnung der Halblettereienientelektroden und der Außenelektroden der Halhleitervorrichtung erhoht wird.

Zweiles Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsheispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte. 4. und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. Jedoch kann wie in Fig. 7. und 8 gezeigt der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenabschnitten 5. in derseiben Weise wie die Verdrektungsabschnitte 2 durch eine dunnere Ausführung der zweite Elektrodenabschnitte 5 intitels Auten von einer Seite bei dem Ausvorgung verkleinert werden.

Geniaß Fig. 7 ist die Vereindungsonerhache 5a des zweiten Elektronenabschnitts. 5 an der Seite vorgesehen, die nicht geatzt wird. Jedoch kunn wie in Fig. 8 gezeigt, wenr es

erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 52 des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der geatzien Seite vorzuschen, die Verbindungsoberfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenahschnitt 5 ehen ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende eben auszuführen, ohne des ein Problem beim Bonden verursicht wird. Jedoch wird, falls der zweite Eicktrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgefühn wird, wenn der zweile Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke T1, eine Leiterbreite W1 und eine Verringerungsgröße AT2 aufweist. AT2 gleich E 10 T2. wobei die erhöhte Leiterbreite gleich v x (ΔΤ2/Τ2) x (W!) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt 5 dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um 15 die roh geätzte Oberstache eben auszusühren.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenahschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Aussührungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgeführt. Jedoch kann der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenanschnitte 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Atzen von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgeführt werden.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die niemt geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der geätzten Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden verunacht wird.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 dünner ausgeführt werden. Folglich kann gemäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Süfien (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unterteilungsbreite bei dem Halbleiterelement entsprochen werden.

Vienes Ausführungsheispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemäß dent vienen Aussührungsbeispiel. Gemäß diesen Darsiellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte. die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter 55 rahmens dunner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 26 einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgeführt sind. Die Bezugszahl 6 bezeichner einen Verbindungszoschnitt zwischen dem Verdrahtungsubschnitt 2a an der ersten Seite und dem Verdrantungsabschnitt 2b an der zweiten 65 Seite, der bei Aushildung des Leuerrahmens nicht gewitzt wird, de beide Seiten mit Atzmasken bedeckt sind

Gemaß diesem Aussuhrungsbeispiel werden die An-

schnitte außer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters durch Atzen von einer Seite dunner ausgeführt, was eine Feinverdrahtung emlöglicht. Wie in Fig. 12 gezeigt emlöglicht die Verwendung des Verbindungsabschnitts 6 ein Anordnen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahtungsabschnitts 22 an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 2b an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidinienseine der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidiniensional verteilte Anordnung erreich wird. Folglich kann eine Verdrahtung imt einer höheren Diehte verwirklicht und eine verkleinene Hableitervormehtung erreicht werden.

Funfics Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der eiste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2h in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die zweiter. Elektrodenabschnitte 12 und die zweiter. Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b derart, daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel andert. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleitervellementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorschtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorschtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorschtung ernoglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbat ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2u und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbat ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b mit einen rechten Winkel anzuordnen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 derart in jeder beliebigen Lage angeerdnet werden, daß die Flexibilität der Anschung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ernöglicht.

Sechsies Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsheispiel, wobei Fig. 17 und 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelernente wie die gemaß Fig. 1 bezeichnen, entfällt deren Beschreibung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe aneinander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-förmiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleiters omichtung erhalten wird.

Siebies Ausführungsbeispie!

Fig. 19 zeigt eine Drautsicht eines Leiternahmens gemaß dem siebten Aussführungsbeispiel, whoei Fig. 20 eine entlang der Linie C-C genoinment Schnittensicht und Fig. 20 eine perspektivische Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Verdrahlungsanschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiternahmenmatenals und die zweiten

Elektrodenahschnitte 5 an dessen erster Seite ausgehildet. Bei dem Abschnitt, an dem ein Vererahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenahschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch Ätzen ein Kreis gemistert, der die Fontil des zweiten Elektrodenahschnitts 5 ist, wohlingegen der Verdrahtungsabschnitt bzw. das Verdrahtungsmuster an der zweiten Seite durch Ätzen ausgebildet ist. Hinsichtlich der anderen Punkte ist der Aufhau gemäß diesem Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel sie Fall dargestellt ist. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel sind die Verdrantungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5, die breiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die breiten zweiten Elektrodenabschnitten 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitten 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verbleinene Halbleitenvorrichtung erreicht.

Achies Ausführungsbeispiel

Gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektredenabschnitte 5 und die Verdahtungsabschnitte 2 to überlappt. Jedoch können die Halbleiterelementelektreden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbanen ersten Elektrodenabschnitte 4 derart angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, indem die Dicke des Leiters als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiter ernientelektroden mit den Außenelektroden der Halbleiten errichtung nicht dicker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiternahtenmaterials ausgelühn wird. Außerdem kunn durch Verwendung eines Leiternahntens, der die an beiden Seiten des Leiternahmenmaterials angeordneten Verdrabtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist ein Halbleiterelement mit einer größeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden Zusätzlich kann durch Anordnung der Außenelektroden an der rückwänigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mit niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorstehend Beschreibung zu entnehmen ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 55. 4. der mit einer an einer Oberflache eines Habbleiterelentenis 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5. der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschaffen, der den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenformigen leitenden Korper 1 ausgebildet, wobei die Dieke des Verdrahtungsabschnitts 2 nicht großer et als die Hälfte der Dieke des einen Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefunn ist. Eine Feinverdrahtung kann daburgen erreicht werden, indem der

Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verhindung der Halbleiterelementelektroder. 9 mit den Aufteneiektresten der Halbleitervorrichtung nicht pröfer als die Halble der erforderlichen Dicke des Externahmenmatenals ausgeführt, wird

Palenianspruche

1. Verdrahungsieil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenahsenniti (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleinents (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verhunden ist, einen zweiten Elektrodenabschniti (5), der mit einer an einer externen Schaftung ausgebildeten Elektrode elektrisch verhunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet.

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dieke des Verdrahtungsarschnitts (2) nicht dieker als halb so diek wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer Oberfläche des plauenförmigen leitenden Korpers (1) vorgesehen ist.

3. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekonszeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) verstreut an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1. dedurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenförnigen leitenden Körpers (1) sind.

5. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Dieke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenformigen Körpers (1) ist, wobei die Dieke des anderen nicht mehr als die Hälfte der des plattenformigen lettenden Körpers (1) beträgt.

6. Verdrahlungsieil nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet. daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht nicht als die Hälfte des plattenformigen leitenden Korpers (1) beträgt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) vereindet und einen Verbindungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist.

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattentormigen leitenden Korper (1) ausgegeildet sind und terweils die Dicke des ersten Elektrodenanschnitts (4), des zweiten Elektrodenanschnitts (5) und des Verdrantungsabschnitts (2) nicht profier als die Halfie der

Dicke des Vernindungsahschnitts (6) ausgeführt ist. 8. Verdrahiungsteil nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnen daß der Verbindungsahsehnin (6) ein Abschnitt ist, hei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entwoder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 5 zweise Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsahschnitt (2) ist, sich gegenseitig überlappen. 9. Verdrahlungsteil nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnen daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersien Elektrodenabschniii (4) oder den zwei- 10 ten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarten Verdirahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind. deran angeorenei sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichte: sind. 10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 15 bis 9. dudurch gekennzeichnut, duß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper (1) durch Atzen ausgebilder ist. 11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Ober- 20 fläche des ersien Elektrodenabschnitis (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Atzvorgang unterzogen worden ist 12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 25

drahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der nut einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelenients (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden ist einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist und einen Verdrahlungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. wobei der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt 35 (2) aus einem plattenformigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist. 13. Leiterahmen, gekennzeichnet durch

eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elekwodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleinents (8) ausgehilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsahschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist. wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4). des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht proßer als die Halfte der 60 Dicke des Verhindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierze 12 Seite:n) Zeichnungen

Nummer: Int. Ci.⁶: Offenlegungstag:

FIG. 1

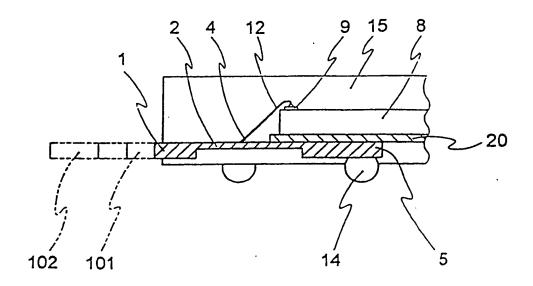
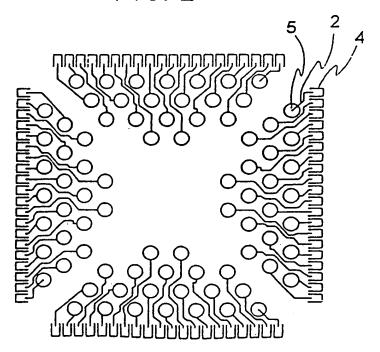
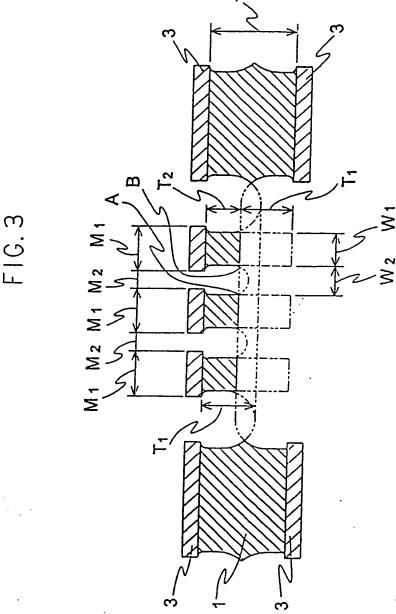


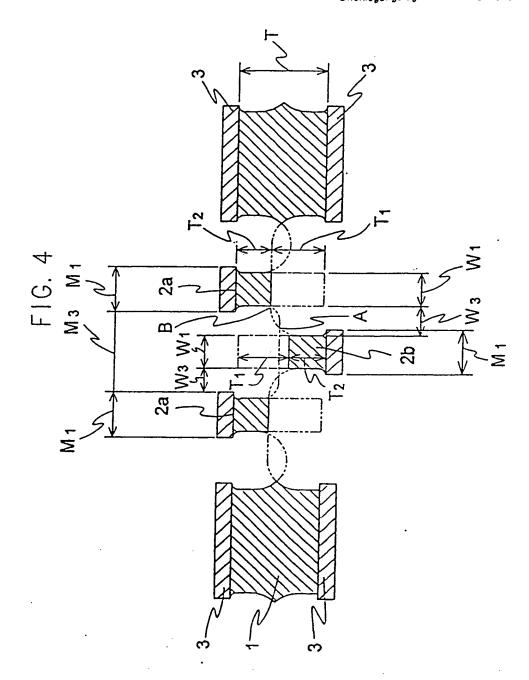
FIG. 2



Nummer, Int. Ct.⁶, Offenlegungstag:



Nummer: Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:



Nummer: Int. Ci.⁶; Offenlegungstag:

FIG. 5

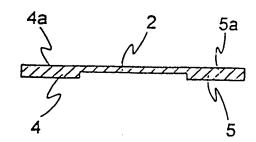


FIG. 6

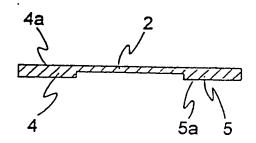


FIG. 7

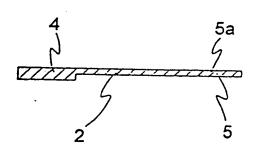
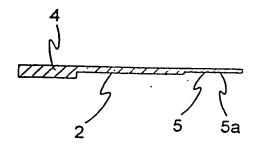


FIG. 8



Nummer, Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

FIG. 9

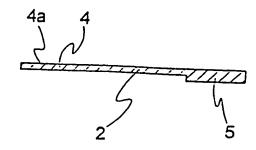


FIG. 10

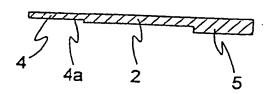


FIG. 11

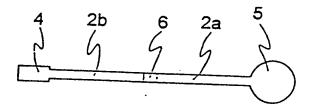
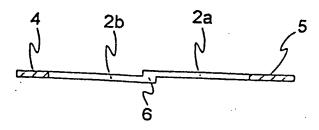


FIG. 12



Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

FIG. 13

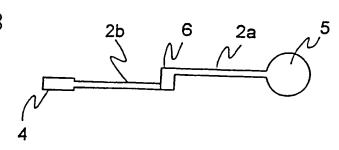


FIG. 14

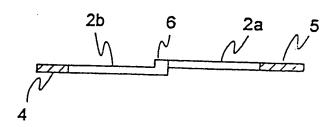
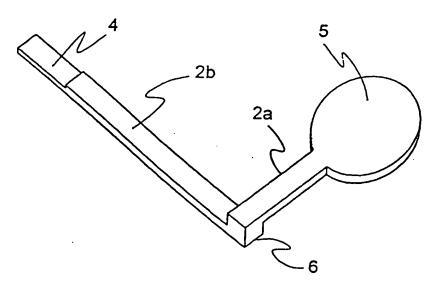


FIG. 15



Nummer. Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

FIG. 16

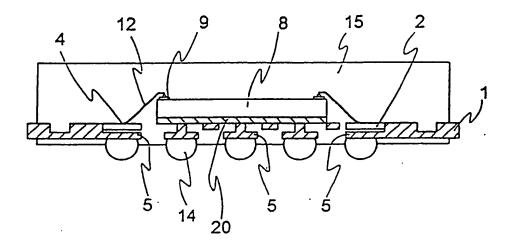
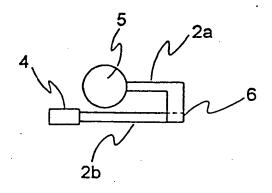


FIG. 17



Nummer: Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

FIG. 18

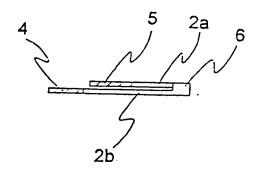
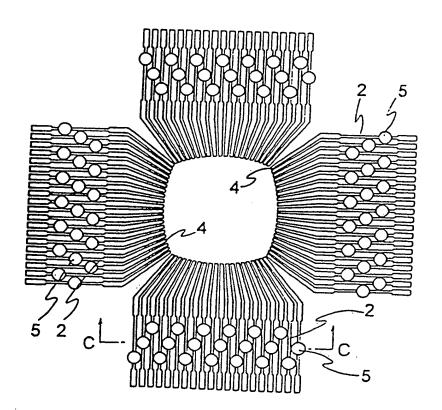


FIG. 19



Nummer: Int. Cl.⁶;

Offentegungstag:

FIG. 20

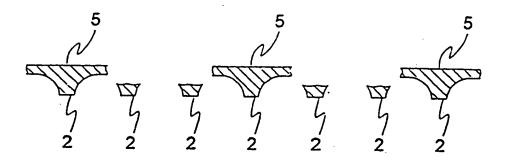


FIG. 21

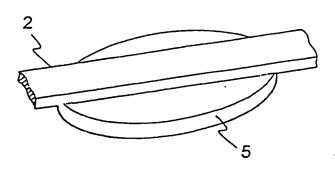
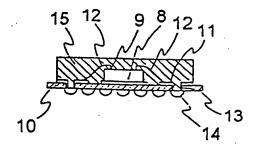


FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



Nummer: Int. Cl.*: Offenlegungstag: DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1995

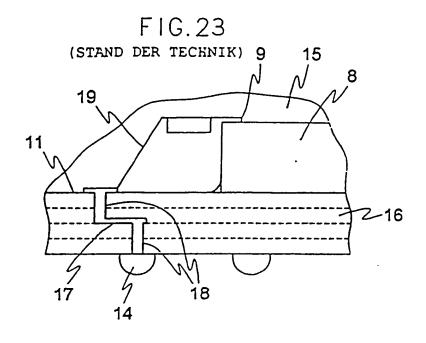
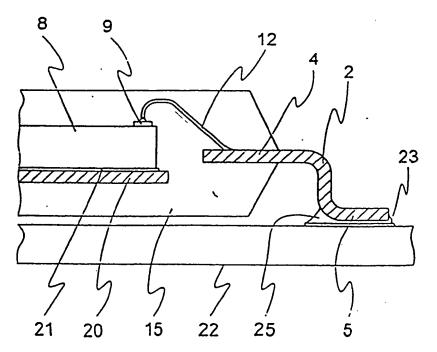


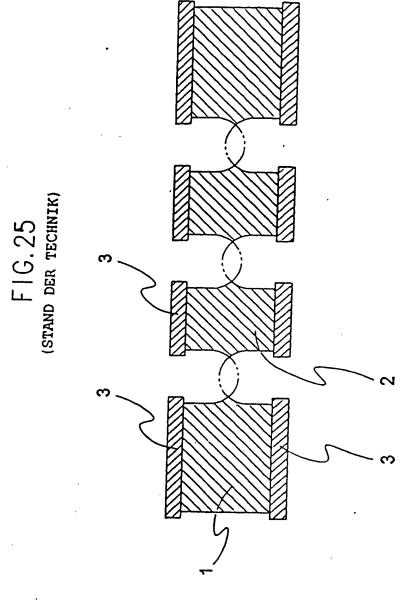
FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)



802 025/419

Nummer; Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998



Nummer; Int. Cl.⁸; Offenlegungstag;

